



## 美光簽署意向書收購銅鑼廠區 並與力積電展開策略合作關係

*本次收購將新增約 30 萬平方英尺的記憶體無塵室空間*

2026 年 1 月 17 日，愛達荷州博伊西 – 美光科技 ( Nasdaq: MU ) 今日宣布和力積電簽署獨家意向書 ( Letter of Intent, LOI )，將以總價 18 億美元現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的 P5 晶圓廠。此收購案包含一座現有 300mm ( 12 英吋 ) 晶圓廠無塵室，面積約為 30 萬平方英尺，將進一步強化美光的定位，以因應全球對記憶體解決方案日益增長的需求。此意向書旨在建立美光與力積電在美光 DRAM 晶圓後段組裝製程 ( post-wafer assembly processing ) 的長期合作關係，並協助力積電精進其既有利基型 DRAM 產品線。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示：「此次策略性收購現有前段製程無塵室，將與美光目前在台灣的營運互補，使我們提升產能，在需求持續超越供給的市場中更好地服務客戶。銅鑼廠區與美光台中廠區相鄰，也將促進我們在台灣營運的整體綜效。」

該交易預計將於 2026 年曆年第二季完成，並需在完成協議簽署及取得必要的監管核准後進行。交易完成後，美光將取得力積電銅鑼廠區 P5 晶圓廠的所有權，並將分階段導入設備，逐步提升 DRAM 產能；力積電則將於特定期間內轉移銅鑼的營運。美光預期，此收購案將自 2027 年下半年起，為其 DRAM 晶圓產能帶來顯著貢獻。

此項收購與美光持續推動的全球擴產計畫相輔相成，展現美光積極投資以滿足客戶長期需求的決心。

### **關於 Micron Technology, Inc.**

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，致力於改變世界使用資訊的方式，豐富所有人的生活樣貌。美光持續專注於用戶需求、技術領先、卓越的製造與營運，透過美光 ( Micron® ) 和 Crucial® 品牌提供高效能 DRAM、NAND 及 NOR 記憶體與儲存產品的完整組合。每一天，我們人員提出的創新推動了數據經濟、人工智慧和 5G 應用程式的發展，激發從資料中心、智慧邊緣到用戶端與行動裝置的多元機會與使用者體驗。欲進一步瞭解 Micron Technology, Inc. ( Nasdaq : MU )，請瀏覽 [tw.micron.com](http://tw.micron.com)。



© 2025 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有變更，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標均為 Micron Technology, Inc. 所有。所有其他商標皆屬其各自擁有者所有。

### 美光媒體關係聯絡人

Mark Plungy

+1 (408) 203-2910

[corpcomms@micron.com](mailto:corpcomms@micron.com)